科学研究費補助金研究成果報告書

平成21年5月19日現在

研究種目:若手研究(B)				
研究期間:2007~2008				
課題番号:19760005				
研究課題名(和文) 強磁性体; 関する研	から有機分子へのスピン注入による有機スピントランジスタに 究			
研究課題名(英文) Research a ferrom	for organic spin-transistors due to the spin injection from agnet into organic molecules			
研究代表者				
仕幸 英治 (SHIKOH EIJI)				
北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサイエンス研究科・助教				
研究者番号:90377440				

研究成果の概要:環境資源問題の観点から有機分子材料を用いたスピントロニクスが非常に注 目されている。本研究では有機分子材料とスピン注入源である強磁性体との界面状態を制御し やすい平面型構造素子を用い、強磁性体/有機分子/強磁性体接合の磁気抵抗効果を測定し、 分子材料のスピン依存伝導特性を評価した。その結果、Ni₈₀Fe₂₀/Mq₃(M = A1, Ga)/Ni₈₀Fe₂₀ 接合 から、Ni₈₀Fe₂₀電極の局所的な磁化状態に起因する磁気抵抗効果の観測に成功した。

交付額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2007年度	2, 500, 000	0	2, 500, 000
2008年度	900, 000	270, 000	1, 170, 000
年度			
年度			
年度			
総計	3, 400, 000	270,000	3, 670, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎 ・ 応用物性・結晶工学 キーワード: スピンエレクトロニクス、強磁性体、有機半導体、スピン注入、磁気抵抗効果

1. 研究開始当初の背景

電子の電荷とスピンの2つの自由度を積極 的に利用し、それを応用へと結びつけるスピ ントロニクス分野が非常に注目されている. それまでのスピントロニクス分野では無機 材料を中心とした基礎研究および応用研究 が行なわれているが、一方で環境問題や資源 問題への配慮から、有機分子材料を用いた研 究が注目されている.炭素等の比較的軽い元 素で構成される有機分子材料は、無機材料に 比べて一般にスピン軌道相互作用が弱いの で、長いスピン緩和時間すなわち、長いスピ ン拡散長を有すると考えられる.要するにス ピン輸送の点において良いポテンシャルを 持っている.一方,有機分子自身からのスピ ン機能の創出が期待されている.一般的な有 機分子一つのサイズは数ナノメートルから 数十ナノメートルであり,また,有機分子は 分子一つでも発光等の機能を有する.すなわ ち有機分子は究極のナノテクノロジー材料 と考えることができる.将来的には,例えば, 一分子単位で有機分子にスピン偏極電荷を 注入し,スピン機能を創出することができれ ば,無機材料のみを用いたスピントロニクス とは質の異なるスピントロニクスデバイス の構築が期待できる.

本分野ではフラーレン C60 のような炭素だ けから構成される分子や、発光性分子 tris-(8-hydroxyquinolinato)-Aluminum (Alg₃)等が用いられてきた. この分野にはど の分子を用いた場合にも共通する課題があ る. 例として「強磁性体/有機分子/強磁性 体」接合を挙げ、強磁性体からのスピン注入 によるスピン機能創出を考える. 課題は3つ に分けられ、それぞれ、1) 強磁性体電極から 有機分子材料へのスピン注入機構の解明,2) 有機分子内および分子間のスピン輸送機構 の解明そして、3)有機分子からのスピン機能 の創出である. 各課題はスピン注入の対象が 無機材料の場合にも成立するが、用いる有機 分子によっては、それぞれの課題が無機材料 の場合以上に重要になる.研究例として大 阪大学の鈴木グループらは、課題1)のために C60を用いて,有機分子/強磁性金属界面制御 と特性評価の研究を報告した.一方,発光性 分子 Alq₃を用いた例には,課題 1)の有機分子 /強磁性金属界面に関する研究だけではな く,課題2)のスピン輸送の研究そして,課題 3)の注入されたスピンと分子の機能を結び 付けて、スピン機能の創出を目指した研究が ある. Alq₃は有機 EL 素子の発光層あるいは, 電子輸送層の材料としてよく知られており, その発光特性とスピン注入を結びつける研 究が行なわれている.例えば,再結合励起子 の生成確率制御による素子の発光効率向上 を目指した研究や、円偏光生成の研究が行な われてきた.

本分野のそれまでの研究は、試料構造の観 点において2つに分けられる.一つは有機 EL 素子のように基板上に各材料を積層して、上 下の電極で有機分子を挟む構造すなわち、積 層型構造であり、もう一つは基板上に正負の 両電極を作りこみ,その間に有機分子を配置 する構造すなわち,平面型構造である.積層 型構造のメリットは膜厚制御が容易なこと である. デメリットは一般に有機分子層表面 は凹凸が激しく、上部電極との間に平坦な界 面を形成しにくいこと、さらに上部電極を形 成する際に,その電極材料が有機分子層に侵 入しやすいことが挙げられる. このデメリッ トは無機材料ではさほど間題にはならなか ったが,有機分子材料はやわらかく,そして, 融点が低いため、この界面状態制御は難しい. この界面状態の悪化は有機分子層へのスピ ン注入効率の低下を招く.他方,平面型構造 では電極間距離を容易には狭められないが, 両電極を先に形成することにより、有機分子 /強磁性体界面を積層型よりも平坦に作る ことができるため,スピン注入効率の低下を 抑えられる. 有機 EL 素子を利用する研究の 場合には積層型構造を取らざるを得ないが, 課題 1)や 2)の解明には、平面型構造が適し ている.

2. 研究の目的

これまで研究代表者は有機 EL 素子を使っ た研究,すなわち積層型構造素子による研究 を行ない,円偏光の創出を行なってきた.し かしながら観測された円偏光度は極めて小 さかった.その理由として,材料の適正化問 題(例えば,円偏光を生成しやすい分子材料 が他に存在する)だけでなく,前述のデメリ ット等により,スピン注入効率が低下してい ることが考えられた.そこで平面型構造素子 を用いて,スピン注入機構やスピン輸送機構 の解明を行なうことを目的とした.

3. 研究の方法

本研究では平面型構造の「強磁性体/有機 分子/強磁性体」接合を作製し、その磁気抵 抗(MR)特性を評価することにより、本分野の 課題の解明を目指した. Fig. 1 に試料構造を 示す. 強磁性体にはフェルミ面のスピン分極 率が大きく,比較的酸化しにくいNi₈₀Fe₂₀を, 有機分子にはこれまでの有機 EL 素子を使っ た研究において発光層材料として用いてい た Alq₃および, Alq₃と比べて中心金属が違う だけでほぼ同じ分子構造を有する Gaq₃を使 用した. 両 Ni₈₀Fe₂₀ 電極の形状は互いに保磁 力差をつけるために,図に示す大きさおよび 形状に設計した.磁場を電極の長手方向に印 加した際、細いほうの電極が単磁区構造をと り、磁化反転が困難になるため保磁力が大き くなる. その結果, 両電極間に保磁力差がつ く. ただし、この大きさでは電気伝導の測定 が困難なので、非磁性体 A1 を用いて Ni₈₀Fe₂₀



Fig. 1. Schematic illustration of the sample structure in this study. Distance between $Ni_{80}Fe_{20}$ electrodes, *d*, was designed at from several tens of nanometers to several hundreds of nanometers because of spin diffusion length in thin molecular films.

電極部分に連結した. 電極間距離 dは,報告 されていた Alq₃ 薄膜のスピン拡散長を考慮 して,数十 nm から数百 nm 程度に設計した. 試料の作製手順を以下に示す. まず電極の Ni₈₀Fe₂₀部分を作製するために,熱酸化膜(膜 厚 400 nm) 付きシリコン基板上に電子線リソ グラフィ (Elionix, ELS-3700) により電極 形状をパターンニングした.その上に NigoFego を電子ビーム蒸着により 40 nm 堆積させ (<4×10⁻⁴ Pa, 0.04 nm/s), その後, レジス トを除去することにより Ni₈₀Fe₂₀部分を形成 した.次に電極のA1部分を作製するために, フォトリソグラフィ (KarlSuss, MJB3) を用 いてパターンニングした. その上に A1 を, 電子ビーム蒸着を用いて 100 nm 堆積させ (<4×10⁻⁴ Pa, 0.10 nm/s), その後, レジス トを剥離することにより A1 部分を形成した (Fig. 2はこの時点での走査型電子顕微鏡に よる試料表面像). 最後に有機分子 Alq₃もし くは Gaq₃を抵抗加熱蒸着により 150 nm 堆積 させた (<4×10⁻⁴ Pa, 0.20 nm/s). 基板温度 は、どの蒸着過程においても-2°Cに保たれ た. 尚, 比較のために Ni₈₀Fe₂₀ 部分を非磁性 体 Au とした試料についても作製した. Au は DC スパッタリング法(Elionix: ESC-101)で成 膜した (0.06 nm/s).

試料の磁気特性評価には SQUID 磁束計を用 いた.MR 特性はクライオスタットを用いた真 空中において,AC レジスタンスブリッジ (Picowatt,AVS-47)による交流法にて評価 した(励起電圧,3 mV.周波数,15 Hz).



Fig. 2. Scanning electron microscope images of a junction before the Alq_3 or Gaq_3 evaporation.

4. 研究成果

Ni₈₀Fe₂₀電極の磁気特性を調べるために,電 極の Ni₈₀Fe₂₀部分のみ 2 万対を同一基板上に 作製した.Fig. 3 に,その試料の温度 300 K における磁化曲線を示す.印加磁場方向は電 極の長手方向である.磁化過程は両電極が互 いに異なる保磁力(およそ 10 0e 未満および, 50 0e 未満)を有することを反映した.また, 100 0e 以上の保磁力を有する成分も観測され ているが,それは Ni₈₀Fe₂₀の複雑な磁区構造 による磁化過程を反映していた.MRの測定に おいて,それらの磁化過程に対応した MR 特 性が観測されれば,すなわち両電極の磁化過 程を反映した MR 効果が得られれば,その起 源はスピン注入効果とみなせる.



Fig. 3. Magnetization curve of 20,000 pairs of $Ni_{80}Fe_{20}$ electrodes at 300 K, when an external magnetic field is applied in the longitudinal direction of the electrodes.

Fig. 4 に有機分子が Alq₃ で電極間距離 d が 36 nm および 106 nm の接合の,温度 300 K における MR 特性を示す.この図では MR の基 準を磁場 200 0e における抵抗値とし,その 値からの変化率を MR 比として定義した.残 念ながら Fig. 3 の磁化過程を反映した MR 効 果は得られなかった.しかしながら,d = 36 nm の試料からは抵抗変化が観測された.また, その抵抗の振る舞いは以下のように特徴的 であった.磁場を正の側から負の側へ掃引す る時,磁場がゼロになる前に抵抗が一旦大き くなり,その後,小さくなった.反対に磁場 を負から正の側に掃引した際も同様であっ た.この振る舞いの起源については後述する.



Fig. 4. Magnetoresistance properties of an Alq₃ device with d = 36 nm and of that with d = 106 nm, at 300 K.



Fig. 5. *d* dependence of magnetoresistance ratio at 300 K, when an external magnetic field is 200 Oe.

Fig. 5 に 200 0e における MR 比の d依存性 を示す. この図では MR の基準を磁場 0 0e に おける抵抗値とし,その値からの変化率を MR 比として定義した. 有機分子は Alq₃ である。 dが 33 nm から 75 nm の試料では MR が観測さ れ,dが大きくなるほど MR 比は小さくなった. 念のため, Alq₃を成膜する前の試料の MR 測定 を試みたが,抵抗が大きすぎて測定すること ができなかった.つまり,電極同士が接触し ている可能性は否定された.同時に,スピン が電極間をトンネル過程で伝導する可能性 すなわち,スピン依存トンネルである可能性 も否定された.一方,現状の測定系では素子 に流れる電流と素子への印加磁場の方向は 平行なので,もし観測されている MR が Ni₈₀Fe₂₀電極自身の異方性磁気抵抗効果 (AMR) に起因するのであれば,通常,素子抵抗は印 加磁場の増加に伴って大きくなる.しかしな がら実際には印加磁場の増加に伴って抵抗 は小さくなった (Fig. 4の d= 36 nm の図). このことは,観測された MR の起源として, Ni₈₀Fe₂₀電極自体の AMR は支配的ではないこ とを意味した.

そこで、観測された MR 効果の起源を調べ るために、以下の実験を行なった.まず、Alq₃ 分子自身からの MR 効果の可能性を考え、電 極を非磁性体 Au に変更した試料を作製し、 その MR 特性を評価した. Fig. 6 に Ni₈₀Fe₂₀



Fig. 6. Magnetoresistance properties of an Alq_3 device with $Ni_{80}Fe_{20}$ electrodes and of that with Au electrodes, at 300 K.

電極試料および,Au 電極試料の 300 K における MR 特性を示す. 有機分子はどちらも Alq₃ である. dはどちらも 36 nm である. Au 電極 試料からは,熱揺らぎの影響を除いて,抵抗 変化は観測されなかった. つまり Ni₈₀Fe₂₀ 電 極試料から観測された MR の起源は,Alq₃分子 自身の MR 効果では説明できなかった.

次に Alq_3 /Ni₈₀Fe₂₀ 界面での磁気特性から の影響を調べた. Alq_3 /Ni₈₀Fe₂₀間にトンネル バリア層 (Al_2O_3 層)を導入し,界面のエネル ギーバンドミスマッチの解消によるスピン 注入効率の向上により,MR比の向上を期待し た.結果は期待とは逆になり,300 KではMR を観測できなかった.しかしながら,同じ試 料を 100 K 程度まで冷却するとMR を観測で きた.この実験結果は Alq_3 /Ni₈₀Fe₂₀界面の局 所的な磁気特性が MR に影響することを示し ただけでなく,外的要因の一つである Ni₈₀Fe₂₀ 電極の磁極からの漏洩磁場による影響は無 視できることも示した.尚、各素子に対して 基板裏面よりゲート電圧を印加したが,その 効果は観測されなかった.

最後に、有機分子として、Alq₃と分子構造 は類似しているものの、重原子効果でスピン 軌道相互作用が大きいと考えられる Gaq₃を 用いた結果と比較する.Fig. 7にAlq₃を用い た試料と、Gaq₃を用いた試料に対する 300 K でのMR 特性を示す. dは 75 nm である. 両試 料から MR が観測された.このことは、観測 された MR がもしもスピン注入に起因したの であれば、分子中の金属はスピン散乱を引き 起こさないことを意味した.





以上の結果を考察する.本研究の素子作製 方法では電極の A1 部分を形成するためにフ ォトリソグラフィを用いるため, 試料基板洗 浄時にウェットプロセスが入る. そのため Ni_{so}Fe₂₀表面の酸化を防ぐことはできない.結 果として Ni_{so}Fe₂₀表面では Ni や Fe の酸化物 を形成し、局所的に反強磁性体が存在すると 推察する. そのため外部磁場が弱い場合には 反強磁性的交換相互作用が支配的になり、局 所的には Ni₈₀Fe₂₀の保磁力変化が生じる. 結 果として電極は複雑な磁化過程を形成する と考えられた. つまり観測された MR におい ては、Alq₃/Ni₈₀Fe₂₀界面での Ni₈₀Fe₂₀表面の 局所的な磁化状態に起因する MR 効果が支配 的と考えられた.ただし、電極の磁化過程を 明確には反映していないので、現段階ではス ピン注入効果と呼ぶことは難しい. NigoFe20 表面の酸化を緩和するための解決策として, 有機分子の成膜前の試料に対し, Ar イオン等

で物理的にエッチングすることにより,清浄 な表面を露出させることは有効な手段であ る. また, Ni_{so}Fe₂₀を磁場中熱処理することも 有効である.一方,測定方法の改善も必要か もしれない. 一般にキャリア密度の小さい有 機分子材料にとって電極間距離が長いこと は、以下の理由により、輸送中のスピンの散 乱につながる.キャリア密度が小さいことは, キャリア同士の散乱が減ることにはなるも のの、同時にキャリアの移動速度が低くなる ので、電極間距離が一定であれば、その通過 時間はキャリア密度が大きな分子に比べて 長くなる. その間, 分子の骨格(もし結晶を 組むのであれば格子)や、微結晶の境界等で 散乱されやすくなる. その結果, スピン輸送 効率が低下する. Alga薄膜の電子移動度は非 常に小さく (1×10⁶ V/cm にて,約 10⁻⁵ cm²/Vs), 電極間印加電圧(本研究で用いた測定系での 印加可能最大電圧は3mV)から見積もられる 電子速度ではスピンが拡散しやすい. 以上よ り、有機分子スピントロニクス研究として、 より大きな駆動電圧を印加し、より高速のキ ャリアを使った研究も注目される.また、ゲ ート電圧印加の効果の観測には、より大きな キャリア密度を有する有機分子の使用が適 切である、と考察した.

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

 <u>仕幸英治</u>,有機スピントロニクスにおける有機分子/強磁性金属界面の制御, Journal of the Vacuum Society of Japan, 51巻,589-593,2008,査読有

〔学会発表〕(計6件)

① <u>仕幸英治</u>,有機分子へのスピン偏極キャ リア注入と円偏光発光(依頼公演),電力中央 研究所材料科学研究所先端機能材料若手ワ ークショップ,2008.7.18, 狛江

(2) <u>仕幸英治</u>, Ni₈₀Fe₂₀/Alq₃/Ni₈₀Fe₂₀ 接合およびNi₈₀Fe₂₀/Gaq₃/Ni₈₀Fe₂₀ 接合の磁気抵抗効果,第 55 回応用物理学関係連合講演会,2008.3.28,船橋

③ <u>仕幸英治</u>,有機スピントロニクスにおける有機物/強磁性金属界面の制御(依頼公演),平成19年度日本真空協会12月仙台研究例会,2007.12.13,仙台

(4) <u>Eiji Shikoh</u>, Magnetoresistance effect of $Ni_{80}Fe_{20}/Alq_3/Ni_{80}Fe_{20}$ junction using planer-type devices, 1^{st} workshop on Spintronic Effects in Organic Semiconductors, 2007.9.10, Bologna (in Italy)

⑤ <u>仕幸英治</u>,平面型構造を用いた Ni₈₀Fe₂₀/ Alq₃/Ni₈₀Fe₂₀接合の磁気抵抗効果,第68回応 用物理学会学術講演会,2007.9.4,札幌

⑥ <u>仕幸英治</u>,有機分子材料を用いたスピン トロニクスの展開(依頼公演),電力中央研究 所材料科学研究所ワークショップ, 2007.5.18, 狛江

6.研究組織
(1)研究代表者
仕幸 英治 (SHIKOH EIJI)
北陸先端科学技術大学院大学・マテリアルサ
イエンス研究科・助教
研究者番号:90377440

(2)研究分担者(該当なし)

(3)連携研究者 (該当なし)